9日本国特許庁

公開特許公報

① 特許出願公開

昭53—27483

⑤ Int. Cl².⑥ 01 N 21/00⑥ 01 T 3/44

識別記号

②E本分類 113 A 31 113 D 4 庁内整理番号 7458-23 6807-49 金公開 昭和53年(1978) 3 月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

の材料構造の評価法

②特 類 昭51-101657

②出 類 昭51(1976)8月27日

仍 明 者 嶋田寿一

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研

究所内

同 小林啓介

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研

兖所内

@柔 明 者 片山良史

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地 株式会社日立製作所中央研

究所内

同小松原毅一

国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番 地 株式会社日立製作所中央研

究所内

⑩出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 薄田利幸



明 細 書

発明の名称 材料構造の評価法

特許請求の範囲

材料のラマン放型スペクトル中の1または2以上のスペクトル帯に注目し、その学館市、またはスペクトルピークのすぞの部分の放型速度が抜材料の海晶性が悪くたるにしたがつて潜加することを特徴とする材料連合の評価法。

発明の詳細な説明

本発明はSi その他の材料の結晶性、主として 多部晶の包括をラマンスペクトルの形状から評価 する方法を提供するものであり、特に多材料の推 造が非晶質、多結晶、単結晶と広範囲に変化をい しは存在する場合に特に有効を方法に関するもの である。

例えばSi 深度をシラン (SiH。) の熱分解に上 つて石芸変上に支着する場合 6 0 0 で以下で支着、 さたは支着後熱処理した場合は非晶質となり。 7 0 0 で以上では多細晶となる。 この様子は電子

豊回折後で製剤出来るが試料を真空中に入れる必 要があるので簡便でない。 しかも多結晶の場合気 結晶の軸がある程度そろうと回折像にスポットが 現われ、結晶性化ついての定量的た発価が困難で ある。との点ラマン分光法を用いれば其空は不要 であり、Siの様に結晶形が立方晶の場合にはラ マン教乱に異方性が無いので結晶方位を考慮する 必要が無く、簡便に使用出来る。加えて不能物や 格子欠陥に起因するラマン煮且が親測出来る場合 には不純物等の同定が出来る可能性もある。この 様に本発明の方法を用いれば非晶質から多岩晶、 単岩晶にわたる広範型の材料構造を類便に評価出 来る。次にラマン設団は対哲学の格子運動等によ る光の非弾性放乱であり、その放乱の前後でニネ ルギーと運動量が保存する必要がある。第1回は 紺晶中に於ける格子扭動の分散関係を確記したも のである。プリアンゾーン場の波改すは~10° 由□程度であるのに対し、光の皮数 k 注可視光流 敖乱通程によつて敗乱される塔子伝数は図の

マミ 0 近郊のモードのみであるとがつかる。一次のラマン数型通讯を考えると第 2 図に示すごとく マミ 0 近郊の塔子型のの数出、表収に対応して入村式ニネルギーの優ニネルギー別からが高ニネルギー例に数型光が見つれる。 これらを通常をベストークス分、アンテストークス分と呼ばれている。 これらの数型光の変数の表は さばんとさる。 ラマンスペクトルは通常はんに対してその数単無望を示す。

今多可量中でのテマンな主を考える。 双空が小さくたつてくると(並ををDとする) 2 ェ/D 最 度の波虫の不確定が出てくる。 各独君君中の分数 関係は第1 函と交ったいと考えて良いからラマンスペクトルには上述の波虫のだけによつて変化すると考えて良い。 普通団体中の格子過動の分数器係は第1 図に示した様に光学分析では変虫が大きくたるとエネルギーは下がる。 そのため前述の変虫の不確定さの増加はテマンピークより 1 kの小さい第の改乱強度の増加として説明されることにたる。

ルの変化の割合は少ないのが普通である。そのため評価に利用するには有利でないことが多い。

本発明の特徴なよび効果は下記の実施例から明 らかとなるであろう。

実施师 1

第3図はSi たついて非晶質から多語品、単語 品さての後々の気料についての一次のラマンスペ クトルの子ぞの部分を示す。窓を見れば明らかさ でとく非晶質を除く気料ではピークよりはんの大 さい園は単語品の場合に一乗してかり、毎1四の 分数関係では = 0 でニネルギーが最高とせること に対応している。第3回に示すごとく単語指の湯 合き返岸運転が低下するにしたがつてJkの小さ い句の意乱強悪が抱くたつている。これは上述の 坂武の不確定の増加によつて、より大きな波式類 **突まで放乱が可能とたることを意味し、このこと** は分数関係から明らかな ごとく 4kの小さい 知の **散乱強硬が強くたることに対応してめる。との様** 化前もつて分数類係を調べてかけば、急治晶本色 を測定出来ることにたる。上記鼓明は一次のラマ ン君虱について述べたが二次以上のラマン敖虱ス ベクトルについても同様に利用出来る。しかし、 2次のラマン散気では反数、エネルギー共その供 存頭が放気に顕与する終子提勤の合針について式 立すれば良いので、波数の不確定によるスペクト

記录する。

本評価法の有効性を明らかにするための試料として約1 amのSi 薄膜を石英板上にシラン (SiH,) の熱分解法によって被潜したものを用いた。この場合被清寺の基板温度によって3i 薄原の構造が変化する。第3回はそれらの試料のラマンスペクトルの主要部分である。結晶状態のSi はダイヤモンド型の結晶構造を持ち、完全共有結合結晶であるから一次のラマン活性を各子組動は関型からである。そのため思測される一次のラマンスペクトルはたドーコのピークを与えることに見つれている。第1室の分数関係で言うと q = 0 の光学モードの各子組動を放出する過程に対応する。

第3図から明らかたととく600で以上の著板 温度で支援した場合、一次のラマンスペクトルピークの高」k 側は透透温度に取らず、単倍晶の型 合と一致している。一方」k の小さい類はその数 迅速度が萎縮温度の上昇と共に減少し、単緑晶の

学者に近ずく。 これらの本典に第1回の分数選条 から次の表に召召出来る。Si 安落寺の碁委選選 が下がると多母品な色が小さくたる。そのたの気 故に対するテマン教主の選択深がゆるくだり、大 きた定式の重数も数重可能とさる。 しかし分れ器 係から持ちがたごとく q - 0 の活動なが最も弱い から皮はに関する過去剤がゆるくだつでもJkの 大きい男の老乱逆変にほどんど変化したい。しか し」との小さの別の表土性変は萎斐進度の低下と 共に増加することにたる。基度過程がそうにほく たりも50℃以下になるとピークの位置そのもの が変化し伝文式型にずれる。これだ分数製品その・ ものが変化したと考えるべきである。電子装型折 の実験によれば (N、Nagas bimaをN. Kubota) :JJAP14 1105(1975)) 600 C以下では 非晶質であることがわか つてなり、図中のスペク トルは非晶質Si の分数海条に対応していると考 えてよい。この様にして本実方列ではラマン煮玉 独定を2個の異たつた反長 (別えば525m-1と 500~11で測定し、その出を求めることによ

以上のスペクトル帯に生目しその半値巾、さたは スペクトルピークのすぞの部分の数型強度が該材 料の結晶性が悪くたるにしたがつて増加するとと を利用して該材料の結晶性を所便に測定する材料 構造の発価性。

(2) (1)の発売法について、等に改乱強度が大きい一次のラマンスペクトル帝の低反数シフト側の教 乱強度が等元欠陥その他の不規則性によって増加 することを利用した該材料の結晶性の発症法。

(3) (2)の発売法において被発面対各のラマンスペクトルが非晶質と結晶質で大きく異さること、特化一次のラマンスペクトルが非晶質にさると低波数シフト側にずれることを利用した非晶質と特晶質の判別法。

図面の簡単な説明

第1図 表記 対 各中での 各一活動の 分数 関係 を 説明 する 図、 第2図 は一次 の テマン 教 乳 過程 を 説明 する 図、 第3回 は シテン (SiH,)の 熱 分 算 に よつ て Si 岸 漢 を 異 作 する 操 の 基 項 温 変 の 変 化 に 対 する テマンスペクトル の 変化 を 示 す 図、 第4図 は ラ

り、最高性の臭杏を充価することが出来る。

第4個は過過形式子類致衰減から判定した多層 品名に薄傷の子均な症と同一気料のラマンスペクトルの消亡から求めたは火が525mm1かよび 500mm1にかけるラマン数乱強変生の関係を示 したものである。またスペクトルビークの位立ら 位置に可してブロットしてある。一変この気を関 係を求めておけばラマン放乱強変生を期間するだけで子均収益を求めることが出来る。

また非晶質と多容晶の領元主定法は無いが、適 常電子項回折像ではやけたリングパメーンが出る 状態を非晶質と呼ぶと、第4回では予約在空30 人の気質は非晶質であることがわかつている。こ の事実に対応してラマンピークがよんの小さい類 にづれるから、このピークンプトを測定すること により非晶質と多姓品の判定も出来ると言う等受 をも併せ行つ方点である。

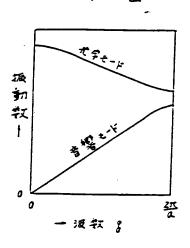
以下、本発明の測定点の養点を含とめると次の様になる。

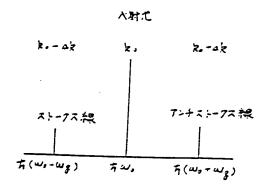
(1) 材料のラマン放乱スペクトル中の1または2

マン放乱スペクトルからSi 裏中の平均岩晶粒色が求める。

代理人 弁理士 薄田科







光子エネルデー(方心)

